

SZILÁRD HATÁRFELÜLET

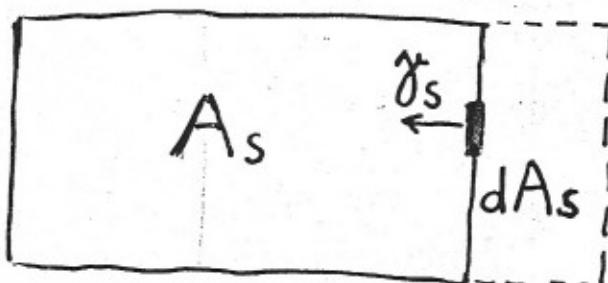
SIG határreteg



A felület egyensúlyi rendezettsége nem tud kialakulni.

Gázoldalon 1-néhány, szilárd oldalon 1-többcsövös molekula!

Zellemzés 2 egy másztól eltérő mennyiséggel!!



γ_s (felületi feszültség)
 g_s^G (egysegyi felületre vonatkoztatott szabad entalpia többlet)

$$d(g_s^G \cdot A_s) = \gamma_s \cdot dA_s$$

$$\frac{d(g_s^G \cdot A_s)}{dA_s} = g_s^G + A_s \frac{dg_s^G}{dA_s} = \gamma_s$$

$$\gamma_s = g_s^G \quad \text{ha} \quad \frac{dg_s^G}{dA_s} = 0$$

Ez akkor áll fenn, ha a felület minősége a felület növelése során változatlan marad.

Lehetetlen!

$$\gamma_s \neq g_s^G$$

Adsorpciót bef. ténylező:

- adsorbens és adsorptivum anyagi mindenisége, beleértve a geometriai és eloszlási jellemzőket is
- hőmérésüklet
- nyomás

Az adsorpció állapotellenletei

Kísérleti meghatározás: - adsz. - izoterma !
 - " - izobár
 - " - izosztóra

BRUNAUER, DEMING, TELLER

| 5 | izoterma típus

Tkr fölött az izoterma mindig Langmuir típusú.

I. típus

Tkr fölötti hőmérésükleten illetve kemiszorpció esetén, vagy igen finom pörös

II. típus

Síma felületű adsorbensek vagy pörös anyagok esetén

IV. típus

Pörös szíkerzettű adsorbensek esetén

III. és V. típus Ritha, növekvő meredekséggel indul.
 (Gyenge adsz. erők hatnál az első) határrestagban.

Adsz. izosztóráh:

A folyadékok tenziós görbürei emlékeztetnek.

$$\frac{d \ln p}{dT} = - \frac{Q_{st}}{RT}$$

↗ Q_{st} (izosztórikus adsz. h.)

$\ln p - 1/T$ egyenesek iránytangenseiből számítható

\tilde{q}_s^G

kimutatása, becslése

- kis méretű kristályok olvadáshöje, oldáshöje, reakciódhöje
- örölli energiát
- kristályos anyagok hasítása ($100-200 \text{ mJ/m}^2$)
alkalii-halogeni deknél
- kontaktszögméresek
- porometallúrgia, sinterezés

Gáredzsoptió visszafelületen

$$n_i^G = \int_{V_s}^V (c_i - c_i^G) dV$$

$$n_i^G = \int_{0}^{V_s} (c_i - c_i^G) dV$$

$n_i^G = \int_{0}^{V_s} c_i dV = n_i^S$
 $K = \frac{n_i^G}{m} \approx \frac{n_i^S}{m}$

Fajlagos adzsoptió

- Mérőse:
- Mérjük az adz. okozta nyomáscsökkenést.
 - Mérjük — " — súlygyarapodást.

- Adzsoptió fajtái:
- kemiszsoptió
 - fiziszsoptió (dinamikus egységek)

$$\tau = \tau_0 e^{\frac{Q_{ma}}{RT}} \quad \tau \text{ (tartózkodási idő a felületen)}$$

$$\tau_0 \left(\begin{array}{l} \text{k. } 10^{-13} \text{ s; ennyi időt tölt} \\ \text{a felületen a rugalmasan} \\ \text{visszapattanás molekulájának} \end{array} \right)$$

Fiziszorpció

fajtái:

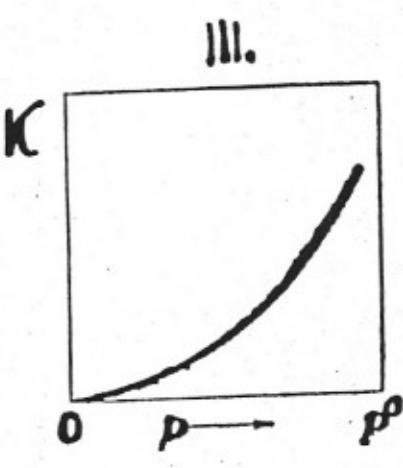
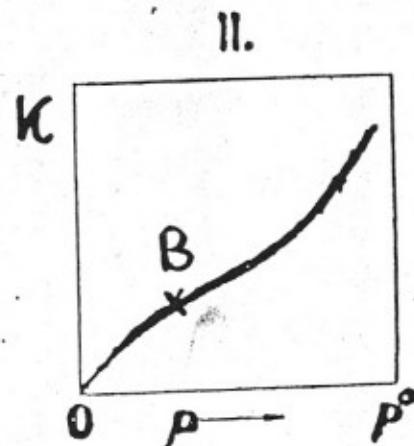
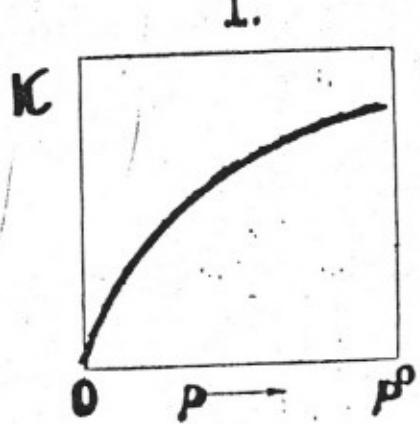
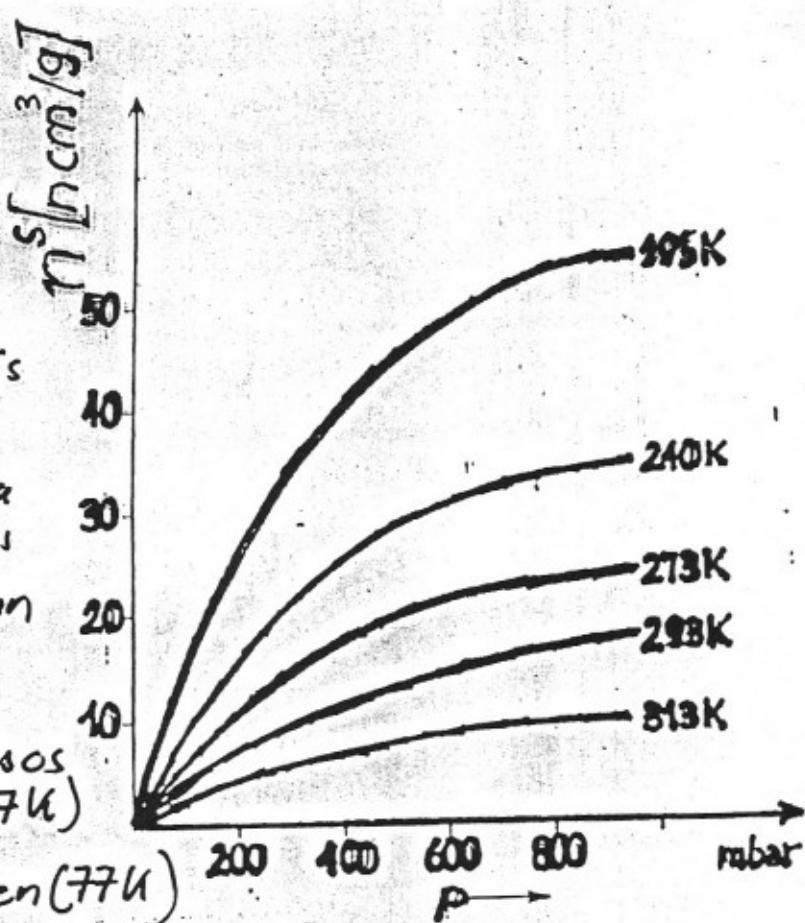
- monomolekuláris
- több rélegű
- kondenzációs a porosításban és kapillárisban

I. N_2 mikroporos szénen (77K)

II. N_2 szilikagélen (77K)

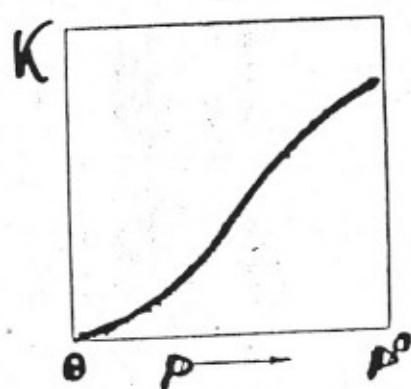
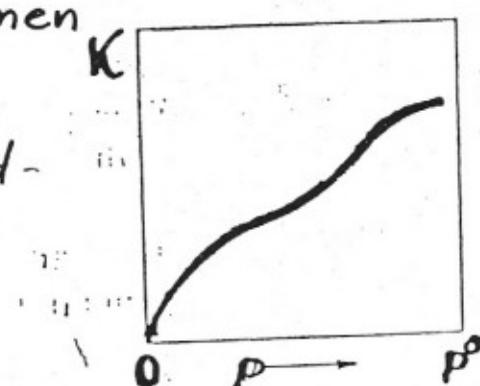
III. Bróm szilikagélen

A szén-monoxid adszorpciós izotermái aktív szénen

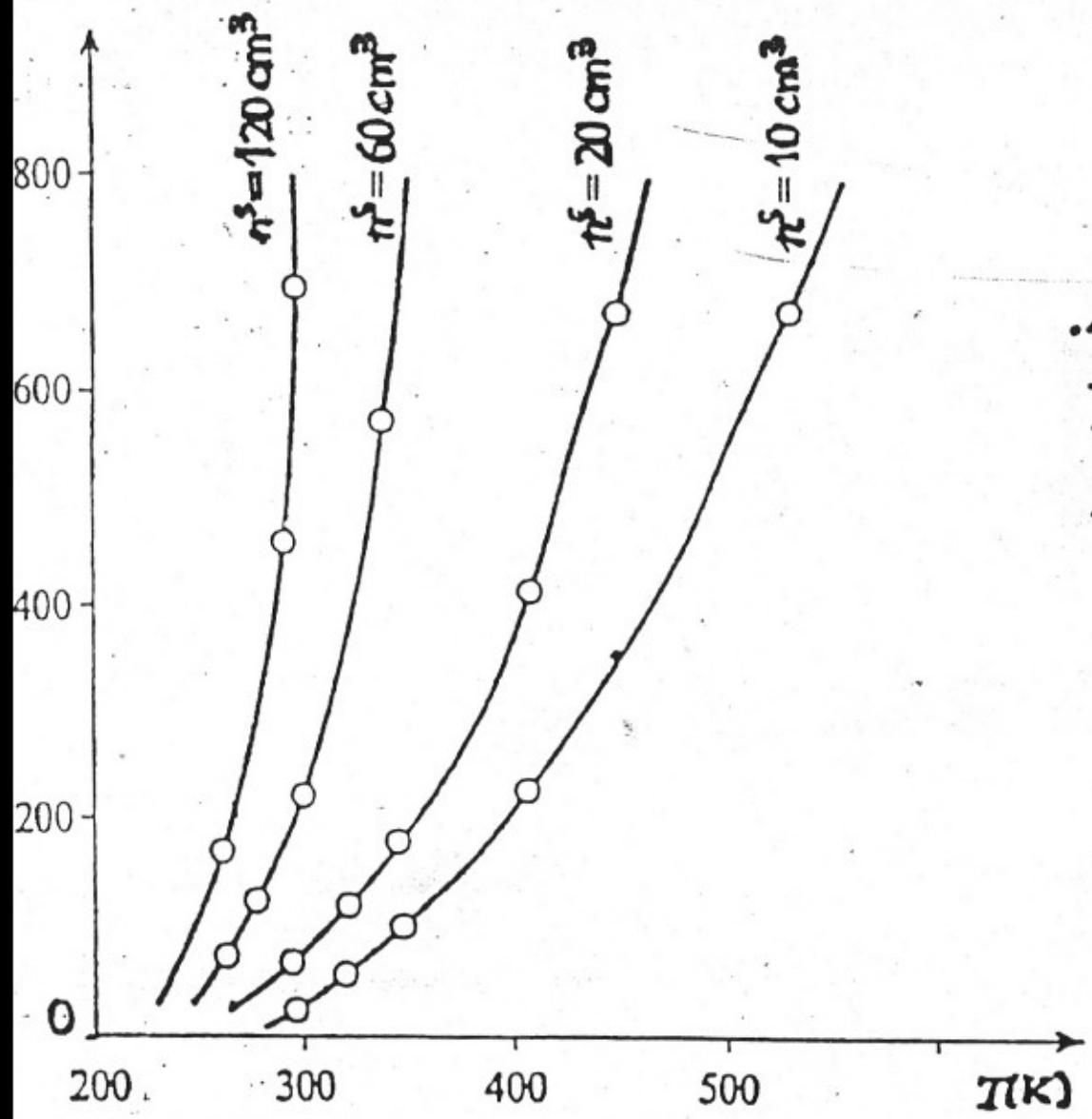


V. Virágzó szénen

IV. Benzel vas(III) oxid-gélen

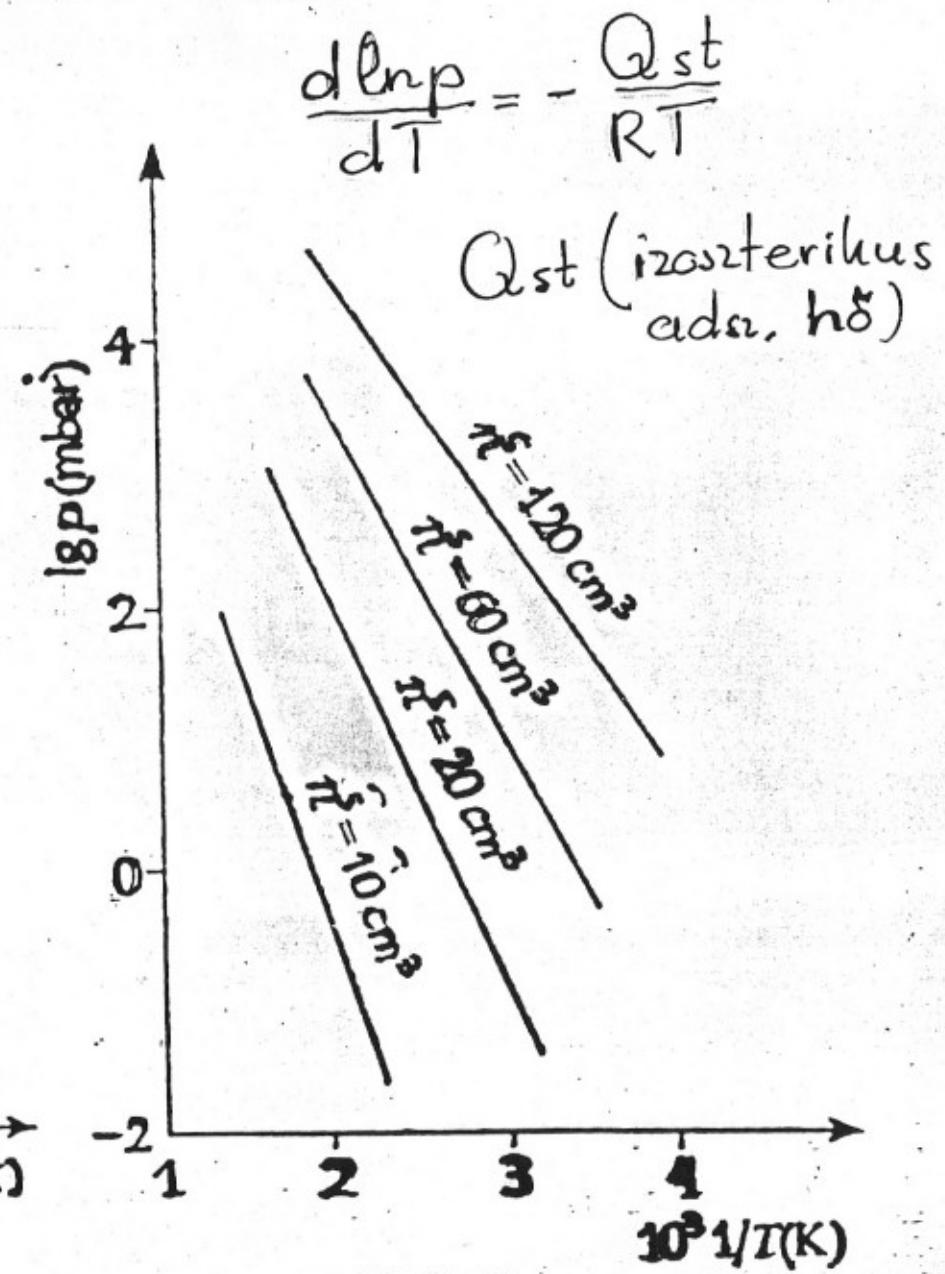


Monoxid adszorpció izotermáinak öt főtípusa



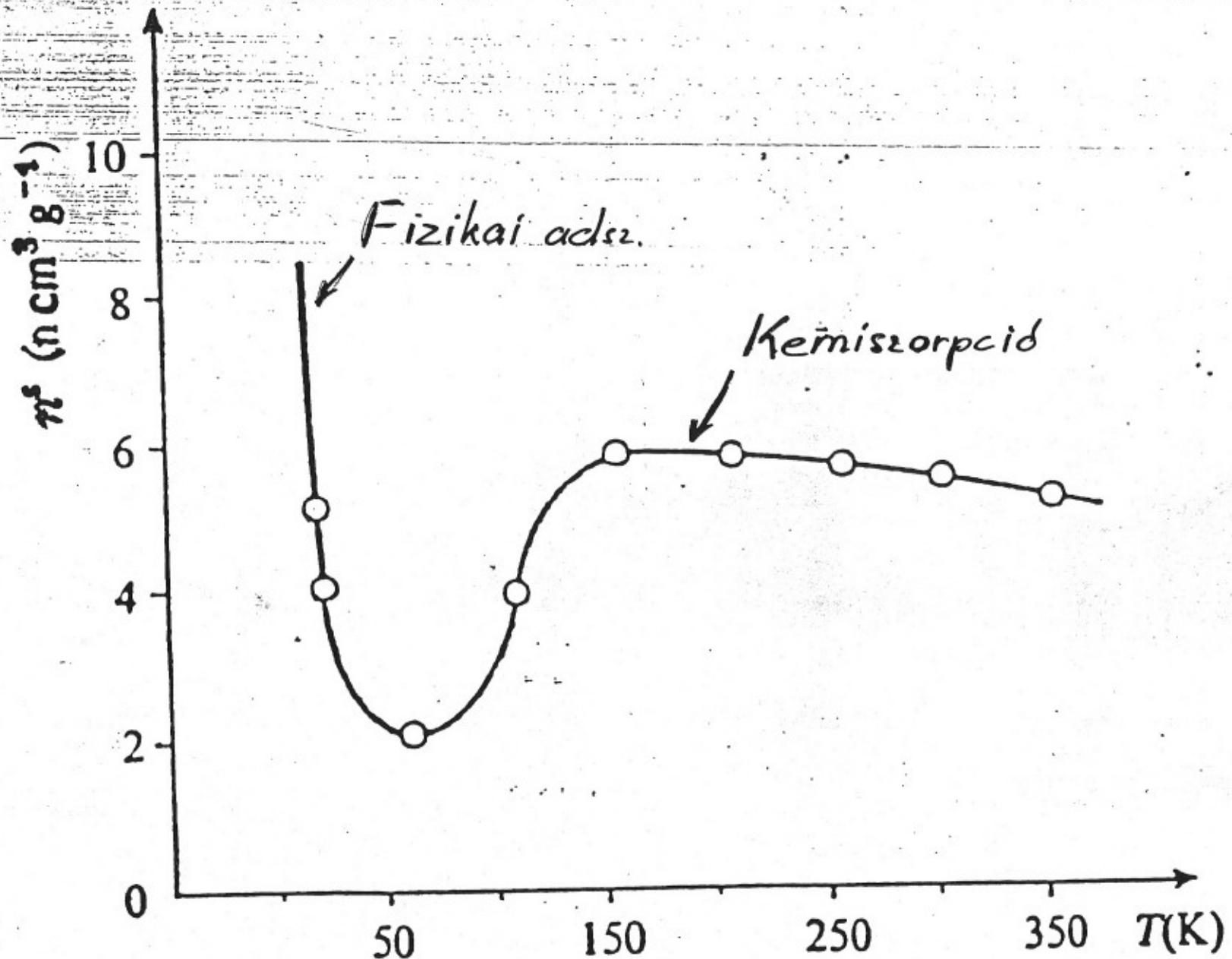
III. 6. ábra

A szén-dioxid adszorpciós izosztérái aktív szénen



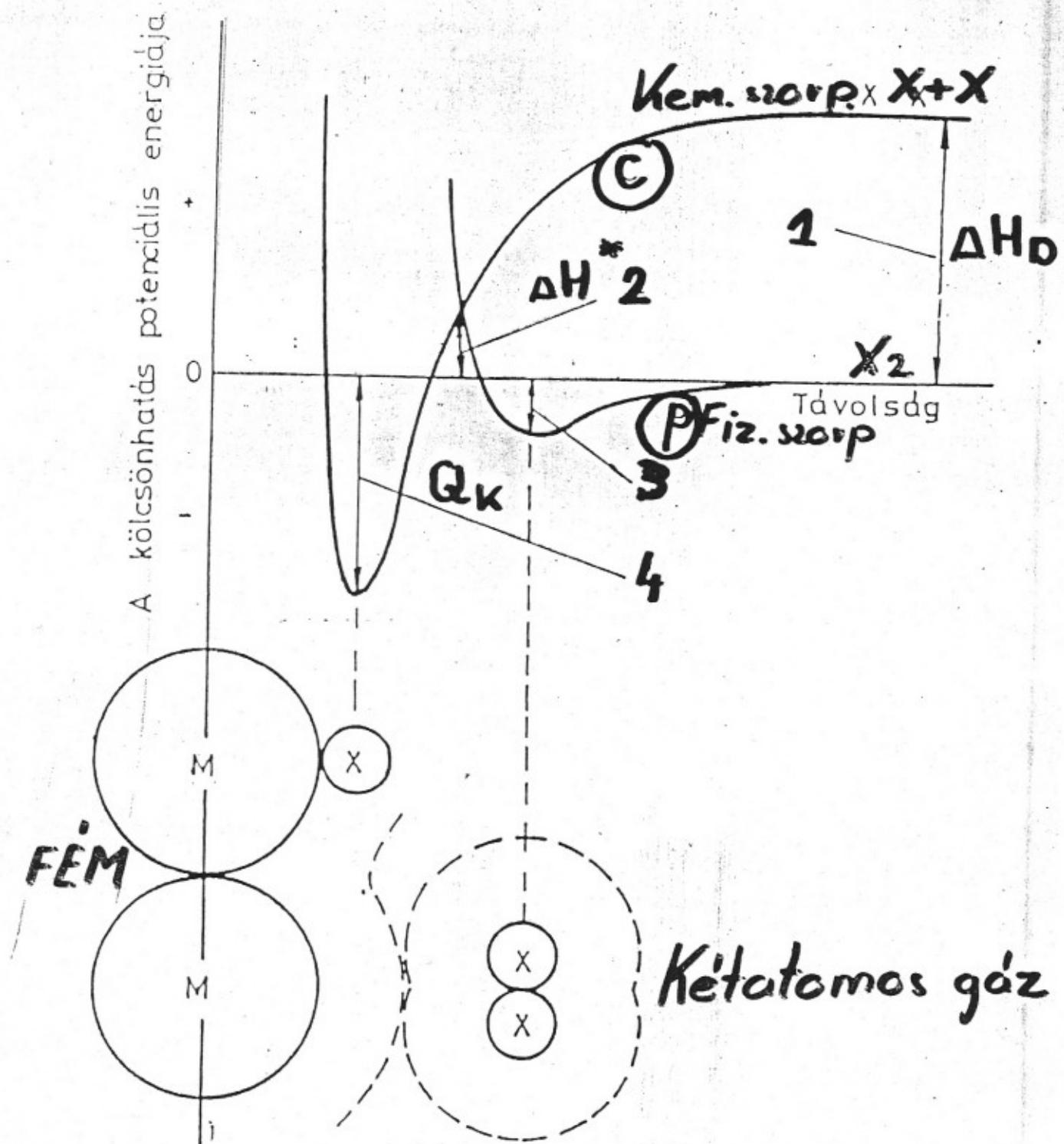
III. 7. ábra

A szén-dioxid adszorpciós izosztérái aktív szénen, lg p—1/T ábrázolás



III. 8. ábra

A hidrogén adszorpciós izobárja nikkel felületén 200 mbar nyomáson



1. Dissz. energia
2. Aktiváláldsi energia (kemisszorpcid)
3. Adszorpcids hő (fizikai)
4. Kemisszorpcids hő

Adsz. izotermák eggyenletek

I. típus Freundlich

$$K = kp^{1/n} \quad n > 1$$

$$\ln K = \ln k + \frac{1}{n} \ln p$$

$k \text{ és } n$ az adszorbers-adszorbárium párra jellemző értékek, amelyek függnek T -től.
 $k \text{ és } n$ meghatározható.

Középső szakasra (közepes borítottság) használható.
 Kerdeti szakasra (Henry-féle tartomány)

$$K = \text{konst.} \cdot p$$

Langmuir Kinetikus levezetés!

Feltételezi, hogy

- adszorpció csak aktív centrumokon történik,
- az aktív centrumok arányos energiadúsak,
- az adszorbeáltott molekulák között nincsen kölcsönhatás

$$K = \frac{n_i^0}{m} \approx \frac{n_i^s}{m}$$

fajlagos adsz.

$$Q(\text{borítottság}) = \frac{K}{K_m}$$

K_m (monomolekuláris rétegen teljes bor.)

$$U_{\text{adr.}} = k_1 p (1 - Q) \quad U_{\text{des.}} = k_2 Q$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{Q}{p(1-Q)} = b$$

$$Q = \frac{bp}{1+bp}$$

$$K = K_m \frac{p}{1+p}$$

BET-egyenlet

Langmuir-féle izoterma problémái:

- az adsz. energia függ a borítottságtól /
- polimolekuláris retegek alakul(hat)nak ki

$$K = \frac{C K_m p_r}{(1-p_r)[1+(C-1)p_r]}$$

$$\left[\frac{p_r}{K(1-p_r)} = \frac{1}{K_m C} + \frac{C-1}{K_m C} p_r \right]$$

K_m meghatárolható; φ_m (adsorbtivum moláris felület-egyeje) ismeretlenben a_s (adsorbens felülete) hatolható.

$$a_s = K_m \cdot \varphi_m$$

Az adsz. modellek mindenkor szerűsítések.

Veszélyek!!

Kiterjedt kiegészítő vizsgálatokra van szükség.

- porososság
- poroselosztás
- felületi működhetőség
- adsorptivum tulajdonságai

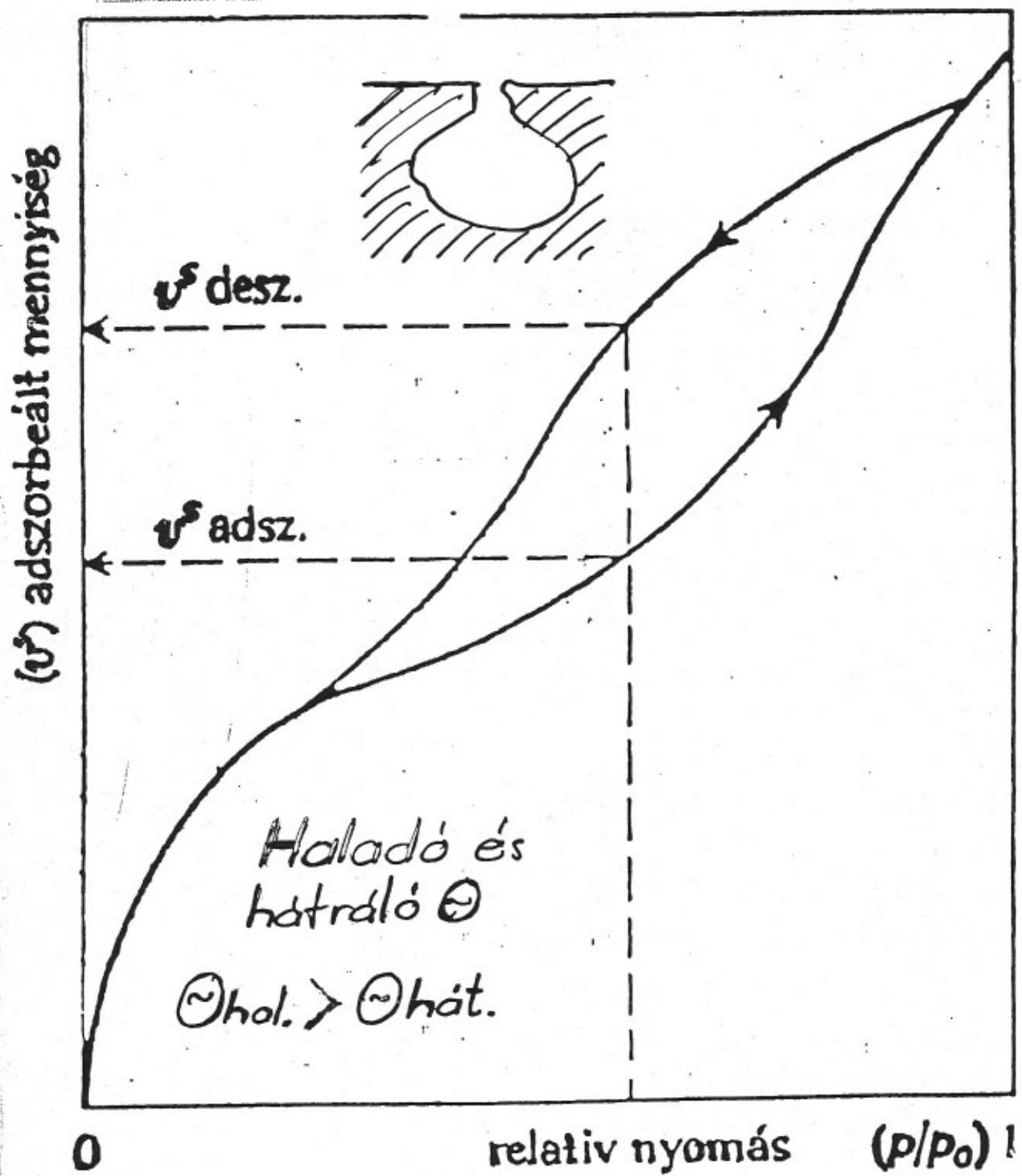
Porosok: $d > 50 \text{ nm}$ makroporus
 $2 < d < 50 \text{ nm}$ mezoporus
 $d < 2 \text{ nm}$ mikroporus

S/G felhasználása:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - gázszíntiszta | - Kontakt Katalízis |
| - anyagok kinyerése | - adsz. minősítése |
| - szennyezetek eltávolítása | stb. |

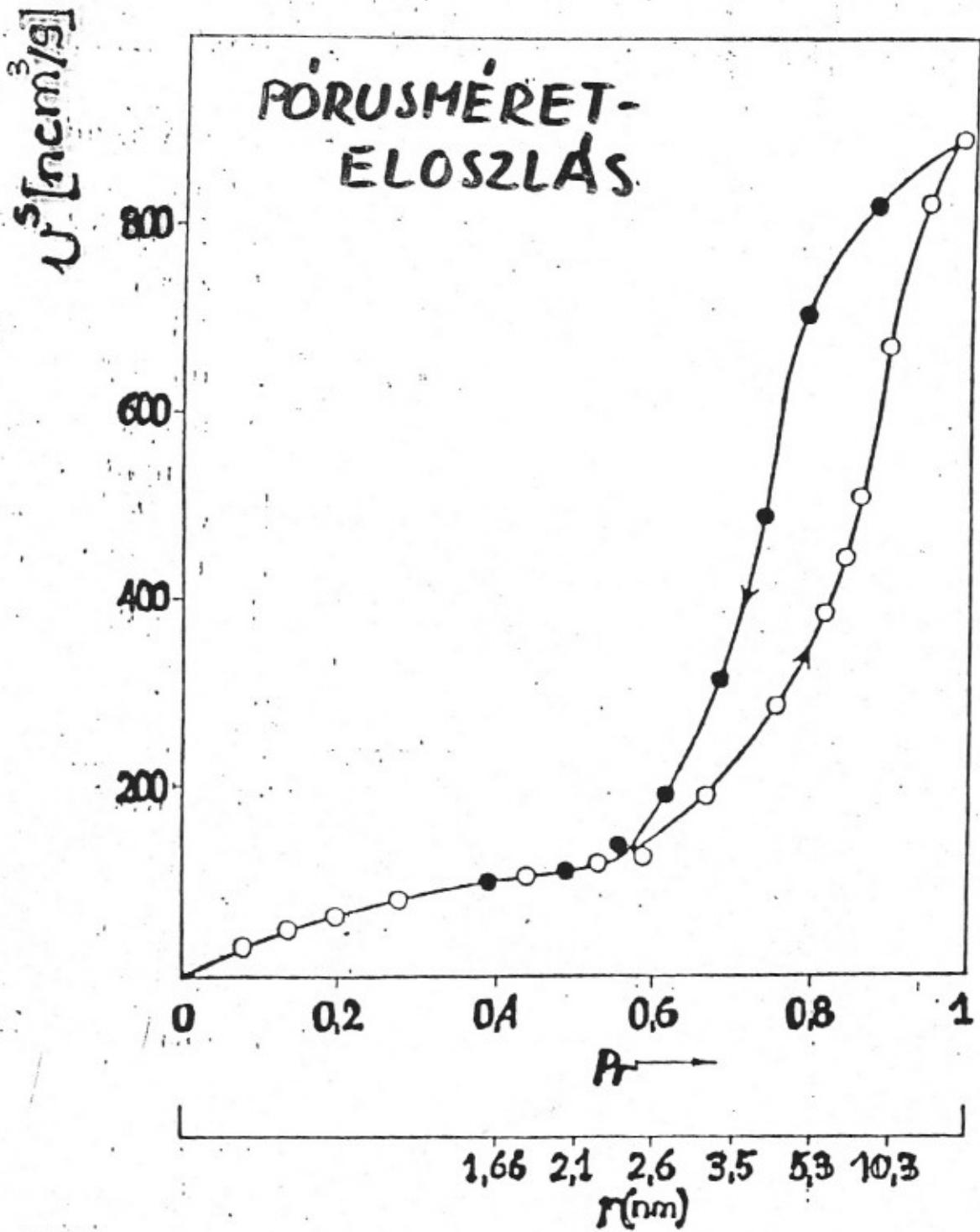
ADSZ. HISZTEREZIS
KAPILLÁRISKONDENZÁCIÓ

$$\ln \frac{P}{P^*} = - \frac{28 V_{\text{mft}}}{\tau R T} \quad \text{Kelvin}$$



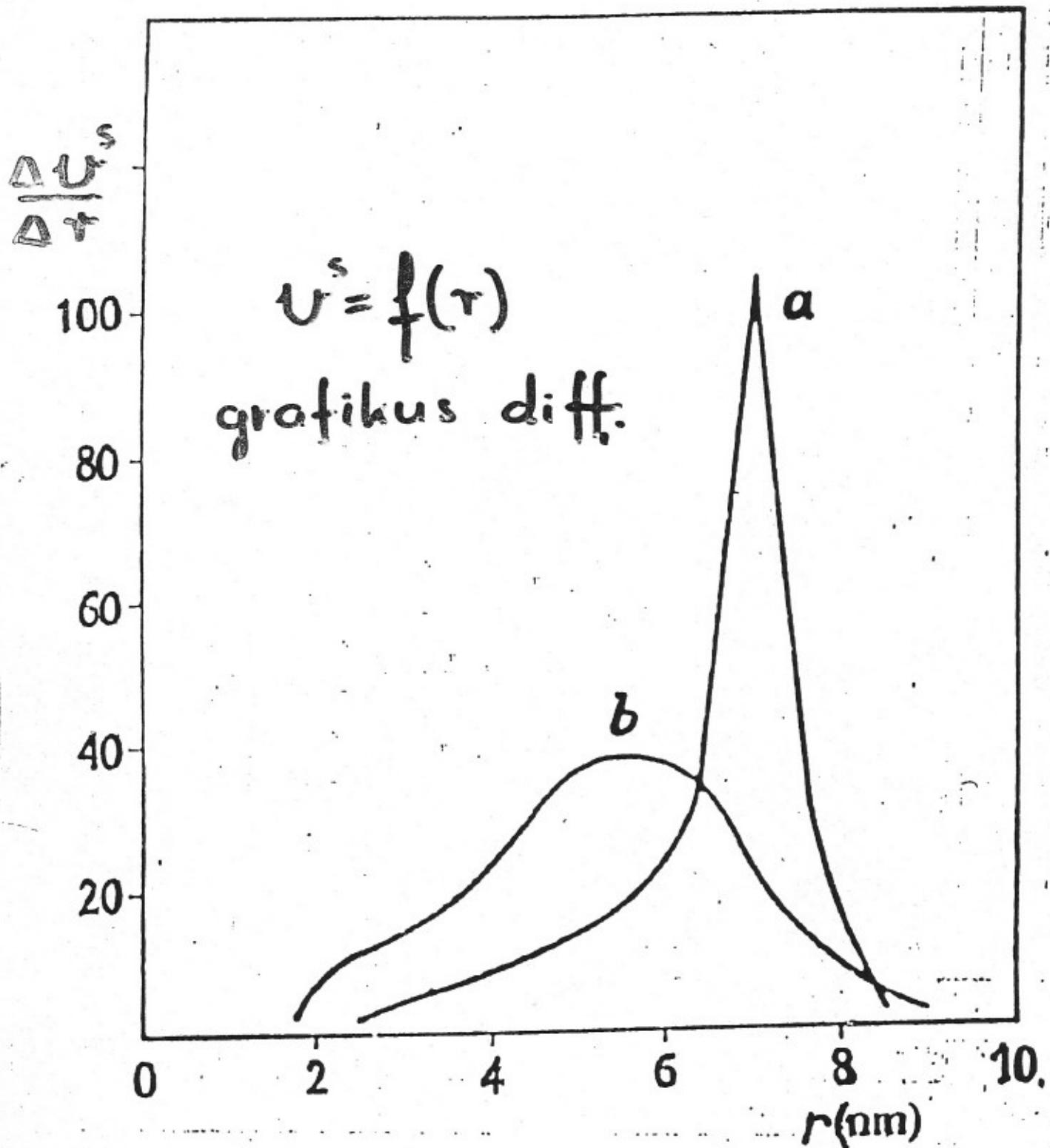
III. 11. ábra

Az adszorpcióos hiszterézis a IV. típusú izotermánál pórusos adszorbensen



Az adszorbeált mennyiség változása a pórusméret növelésével.

Nitrogén adszorpciója 78 K hőmérsékleten aluminagélen



III. 13. ábra
Differenciális pórusméret-eloszlási függvények;
a) alumíniumgél, b) szilikagél

SZILÁRD - FOLYADEK (S/L)

határfelület

- a folyadékfeli határréteg sűrűsége gyak. azonos a tömbfdzis sűrűségével
- a határréteg összetétele és rendezettsége jelentősen elterhet a t.f.-étől
- a szilárd fdzis eleminek gátolt mozgása miatt egyensúly csak a folyadék-oldalon állhat be, a határréteg és S között nem

S/L nedvesedés

Reális rendszerek esetén G csökken-spontán nedvesedés.

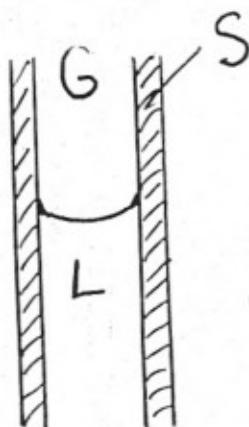
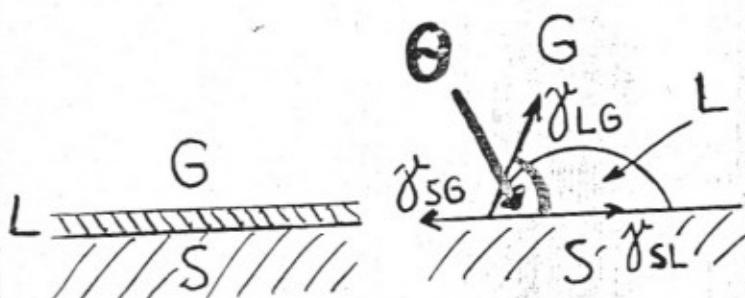
Vnédv. függ:

- S és L kémiai összetétele
- S minősége, geometriája, morfológiaja
- Határréteg összetétele, szerkeze, mozgékonysága
- S porosossága
- T (P_T, M, stb.)
- Egyéb, különböző Kör.
(ΔP nedves és száraz részek között)

NEDVESEDES közben meg változhat S állapota, szerkeze (szolvatáció, duzzadás, disszociáció, udsz., ioncsere, oldódás, stb.)

EGYENSÚLYI NEDVESEDES

S, L és G fázisok vannak jelen.



PEREMSZÖGEK

FOLYADÉK	SZILÁRD TEST	Θ
víz	platina	$\approx 0^\circ$
	üveg	$\leq 20^\circ$
	üveg, hevítés után	$< 2^\circ$
	kvarc	5°
	grafit	86°
	polietilén	$\approx 90^\circ$
higany	paraffin	110°
	üveg	142°
	acél	154°
<i>amalgám</i>	mangán	0°
	kvarc	0°
	korom	0°

APOLÁROS felületen a poláros folyadékok Θ -ja
nagyobb, mint az apolárosoké.

POLÁROS felületet az apoláros folyadékok is jól
nedvesítenek.

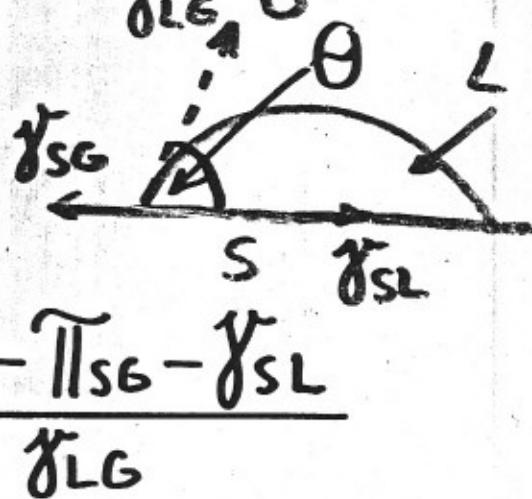
Θ $20-50^\circ\text{C}$ -on alig függ T-től.
De! Törzulás esetén más a helyzet!

EGYENSÜLYI NEDV. leírása

YOUNG-egyenlet

$$\gamma_{SG} = \gamma_{SL} + \gamma_{LG} \cdot \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}} = \frac{\gamma_{SO} - \gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}}$$



$\gamma_{SG} - \gamma_{SL}$ közvetlenül nem, vagy csak igen pontatlanul mérhető

$$\gamma_{SG} = \gamma_{SO} - \gamma_{SL}$$

ahol

γ_{SO} (vakuum)

γ_{SG} (az adsz. réteg 2 dimenziós felületi nyomása, amely S G-jének csökkenését okozza.)

A határréteg szabadentalpra-többlete csökkenik egyezik meg γ -val, ha minden fázis mobil.

SZÉTTERÜLÉS feltétele

$$\left. \begin{array}{l} \gamma_{LG} \leq \gamma_{SG} - \gamma_{SL} \\ \gamma_{SG} - \gamma_{SL} - \gamma_{LG} \geq 0 \end{array} \right\} \text{HARKINS szétterülesi együtt ható}$$

$\gamma_{SG} > \gamma_{LG}$ A szétterüles szükséges, de nem elégseges feltétele!

BARTELL: Kis- és nagyenergiás felületek
poláros felületek

KIS $\gamma_{SG} \leq \gamma_{LG}$
(apoláros fel.)

$\gamma_{SG} > \gamma_{LG}$ (-OH, -SO₄ csop.)
NAGY milikátok, körzelek)

A nedvesedési energia jellemzése

$$W_a = \gamma_{SG} + \gamma_{LG} - \gamma_{SL}$$

Adhéziós munka

$$T = \gamma_{SG} - \gamma_{SL}$$

Nedvesítési fesz.

$$W_a = \gamma_{LG}(\cos\theta + 1)$$

Young egyenlet

$$S = \gamma_{LG}(\cos\theta - 1)$$

félh.

$$T = \gamma_{LG}(\cos\theta)$$

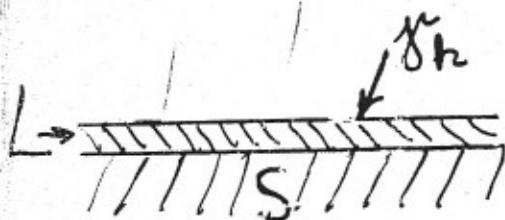
Mérhető adatok.

Nem szabad elfeledkezni γ_{SO} és γ_{SG} szerepéiről!

\hookrightarrow az eggyensúly beálltadig foly. változik, általában a rosszabb nedvesedés irányában.

Pl. $\gamma_{LG} \leq \gamma_{SO} - \gamma_{SL}$ miatt filmhelyzet
majd $\gamma_{SO} \rightarrow \gamma_{SG}$ cseppek alakulnak ki (Autofobi)

Adsz. réteg energiája:



$$\gamma_h = \gamma_\infty + \int_h^\infty \Pi(h) dh$$

$$\gamma_\infty = \gamma_{LG}$$

Π függ az érintkerü felületszöktől és h réteg vastagságától. Π lelet (+) és (-), előjelet is válthat.

GYERJAGIN

NEM-EGYENSÚLYI NÉDVESEDÉS

Másodpercektől több héig tarthat.

Többféle lehet:

- adhéziós
- széttérüléses
- poros felszírvádás

- áteresztéses
- ötnedvesedés
- kondenzációs görzfázisba

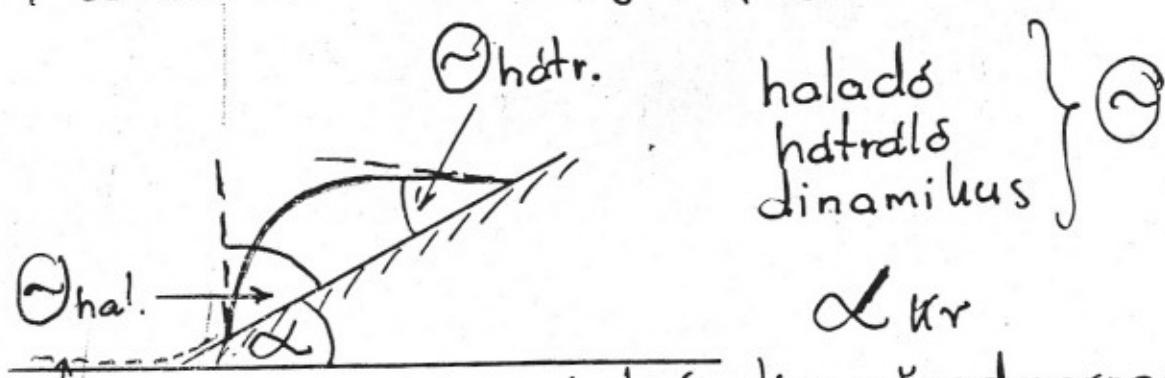
A folyamatok összetettek.

- adsorpció
- desorpció

- diffúzió
- kevyszerráramlás, stb.

Általános elvényű törvényesszerűség
nem vonható le!

A széttérülés sebessége függ \propto hiszteréziséstől.



Nehány száz nm befolyásolja göradsorpeid és a felületi diffúziót, valamint a párolgas.

Nedvesedési hö

A határfelületi energiák viszonyától függ.

Immerziós hö: a teljes entalpiaváltozást méri

$$q = a_s (h_{SL} - h_S)$$

q = fajl. immerziós hö
 a_s = fajl. felület

h_{SL} és h_S = nedves ill.
csupasz felület ental-
pidja

IMMERZIÓS HŐK

adszorbens	folyadék	immerziós hő $h_{SL} - h_S$ $mJ.m^{-2}$
TiO_2	víz	520, 550
	n-butanol	425
	benzol	150
	i-oktán	105
$BaSO_4$	víz	460, 490
kvarc	víz	260
	benzol	100
szilikagél	víz	220
	metanol	230
	n-heptán	50
grafit	víz	50, 170
	benzol	115, 160
	metanol	120
korom	víz	30
	metanol	100

6.1. táblázat

SZILÁRD FELÜLETEK KRITIKUS FELÜLETI FESZÜLTSÉGE (JARVIS ÉS ZISMAN [88] NYOMÁN)

Szilárd felület	γ_0 (20 °C), mN · m ⁻¹
Kondenzált mönömolekulás réteg szorosan illeszkedő	
CF ₃ -csoportokkal	6
Poli(tetrafluor-etilén)	18
Poli(trifluor-etilén)	22
Poli(vinilidén-fluorid)	25
Poli(vinil-fluorid)	28
Polietilén	31
Polisztirol	33
Poli(vinil-alkohol)	37
Poli(vinil-klorid)	40
Poli(hexametilén-adipamid) (Nylon 66)	46

S/L adszorpcid

Széles ipari felhasználás!

Meg változik a felületi réteg összetétele és energicai tartalma.

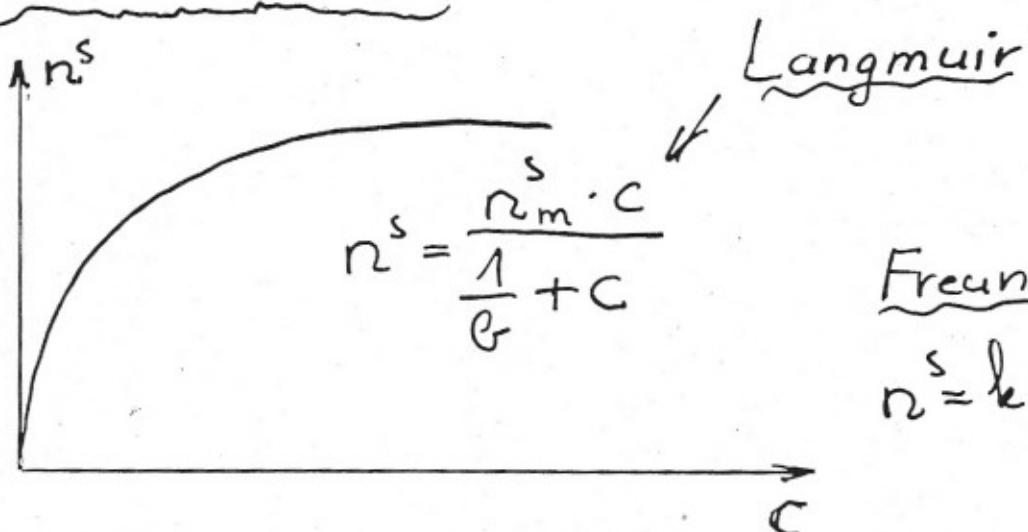
$$n_i^s = n_i^s - n_i^s x_1 = n_0 (x_{1,0} - x_1) = V_0 (C_{1,0} - C_1)$$

$$K_1 = \frac{n_1}{m} \quad (\text{fajlagos tébblét})$$

Adsz. osztályozása az adszorbtivum szerint: atom, molekula, ion

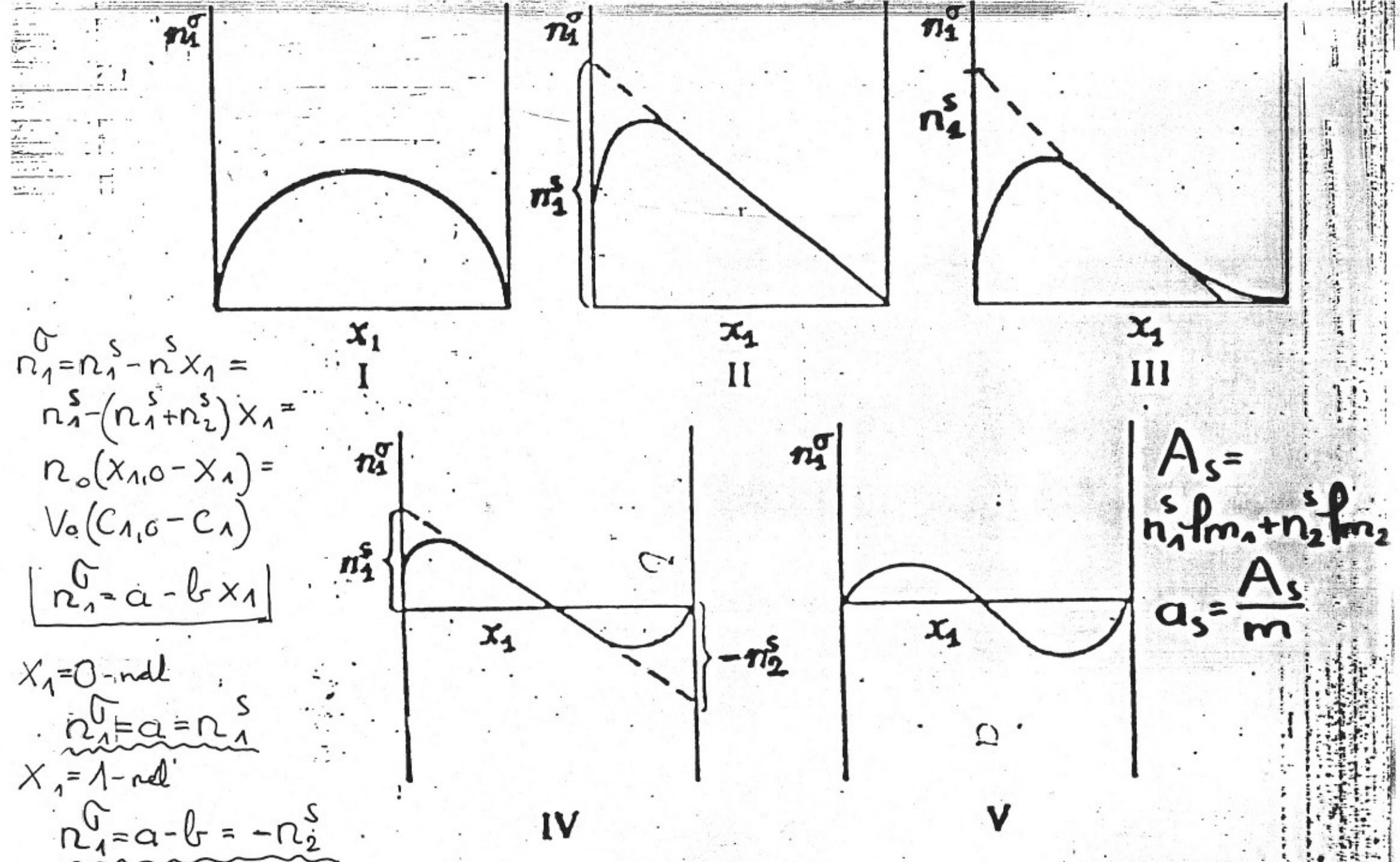
- poláros adsz. elsősorban poláros, apoláros adsz. apoláros anyagokat adszorbedik
 - általában jobban adszorbedik a
 - könnyen polarizálható aromás vagy heteroaromás vegyületek,
 - a nagyobb rel. műltümegű anyagok
 - az egyenes láncú szénhidrogének
 - oldószerek hatása (az adsz. minden versengő)
- NEDVSEDEDES és SZOLVATÁCIÓ

ADSZ. izotermek



$$n^s = k \cdot C^n$$

Híg oldat, az oldószer adszorpciója elhanyagolható.



IV. 12. ábra

Az elegyadszorpciós többletizotermák Schay—Nagy-féle osztályozása

Moláris felületigények

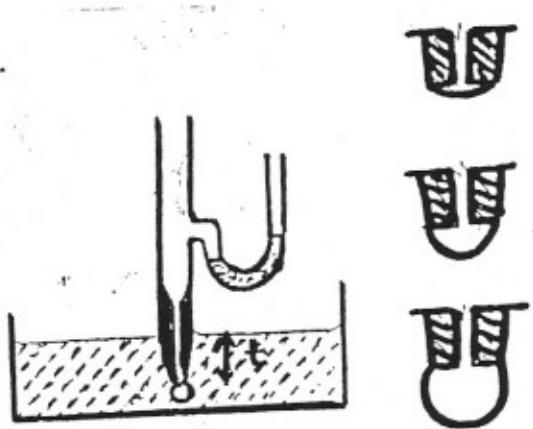
folyadék	φ_m $m^2 \cdot mmol^{-1}$
benzol	180
c-hexán	210
heptán	255
etanol	120
dietil-karbonát.	220

Ads. elvek

1. „fd” oldószerből az ads. csekély
2. Polaris-polaris kölcsönhatás az adsorpciót növeli.
3. Ha T nő, az ads. és a szelktivitás csökken
4. Poros csorbensek esetleg szelktivek.

Maximális buboréknyomás módszer:

A kapillárison keresztül egyenletes sebességgel inert gázt vezetünk a folyadékba.



$$\Delta p_{\gamma \max} = p_{\max} - p_t$$

$$\Delta p_{\gamma \max} = \frac{2\gamma}{r}$$

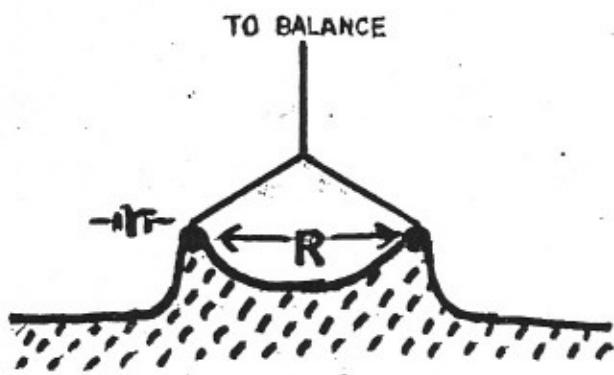
ahol r = a kapilláris belső sugara (a folyadék nedvesíti a kapillárist)

$$r/a \leq 0,05 \text{ (vékony kapilláris, } a=\text{kapilláris const.)}$$

Egyébként Schrödinger egyenlettel kell számolni. Pontosság : néhány tizedszázalék.

Gyűrűszakítás módszer:

Egy, a folyadékfelszín alatt lévő gyűrűt (F_{gy} gyűrűsúly) kiemelünk a folyadékból és mérjük a kiszakításhoz szükséges erőt (F_t).



$$F_t = F_{gy} + 4R\pi\gamma$$

≈ 30% – os hiba

$$\gamma = \frac{F_t - F_{gy}}{4R\pi} f\left(\frac{R^3}{V}, \frac{R}{r}\right)$$

HARKINS, JORDAN,
FREUD : empirikus és
számított korrekciós faktorok

Wilhelmi lemez módszer

Egy lemezt (F_l lemezsúly) emelünk ki a folyadékból és mérjük a kiszakításhoz szükséges erőt (F_t).

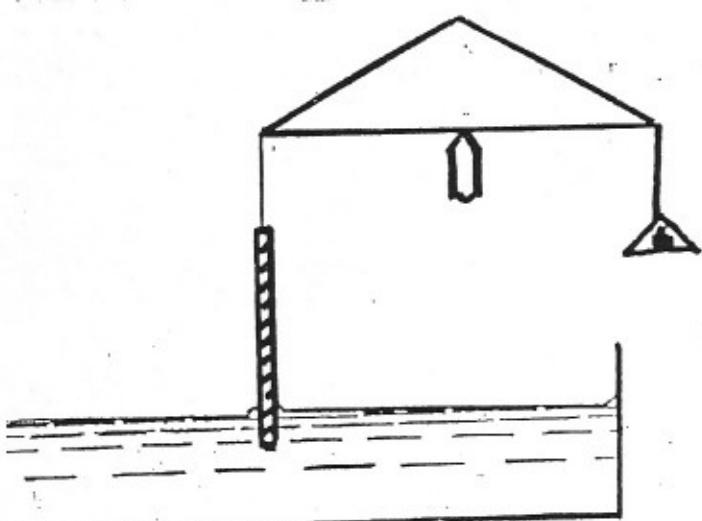
$$F_t = F_l + \gamma K$$

($\Theta = 0^\circ$ és K a lemez kerülete)

A bemerítéses módszer esetén a lemezt jól definiált mélységig merítjük a folyadékba és mérjük a kiegyensúlyozáshoz szükséges erőt (F_t).

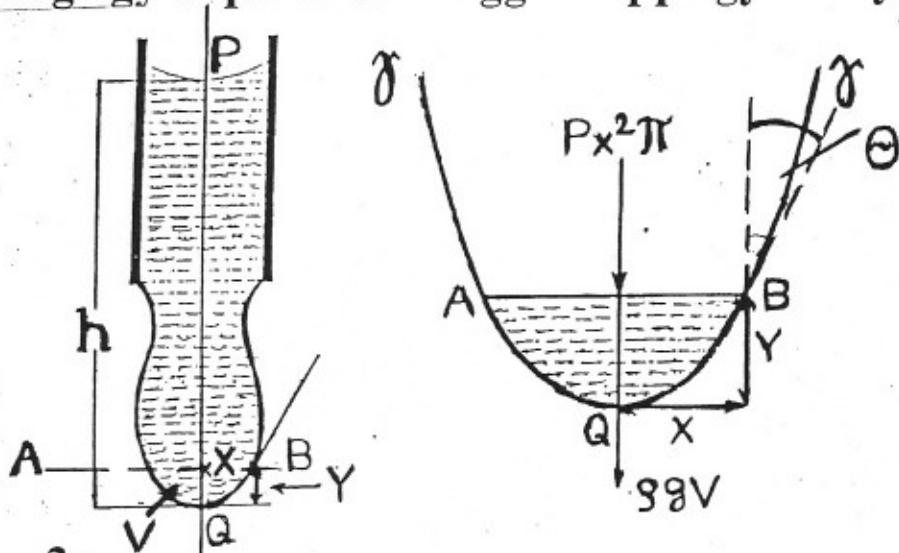
$$\gamma \cos \Theta = \frac{F_t - (F_l - F_f)}{K}$$

F_f = felhajtóerő



Függőcsepp-módszer

Mi szabja meg egy kapillárison függő csepp egyensúlyi alakját?



$$P = \rho g(h-y) - \frac{2\gamma}{R} \quad (\text{AB síkra felülről ható nyomás})$$

$2\pi x \gamma \cos \theta$ (γ függőleges komponense által kifejtett erő)

$\rho g V$ (AB sík alatt lévő folyadék súlya)

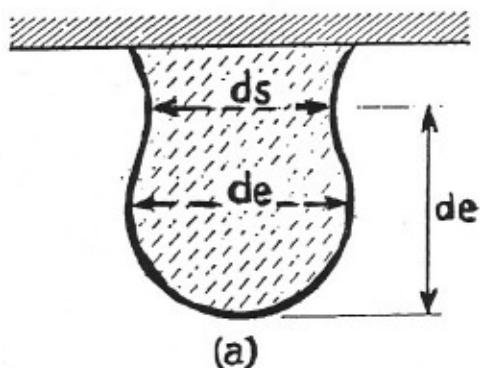
$$2\pi x \gamma \cos \theta = [\rho g(h-y) - 2\gamma/R] \pi x^2 + \rho g V$$

Ha az AB sík közel van a csepp aljához az AQB görbüre parabola illeszthető.

$$V = \pi \int_0^y x^2 dy = \frac{\pi}{a} \int_0^y y dy = \frac{\pi y^2}{2a} \quad (y = ax^2)$$

$$2\gamma x(\cos \theta + x/R) = \rho g [y^2/2a + x^2(h-y)]$$

$$\gamma = \frac{\rho g h x}{2} \frac{1-y/2h}{\cos \theta + x/R}$$



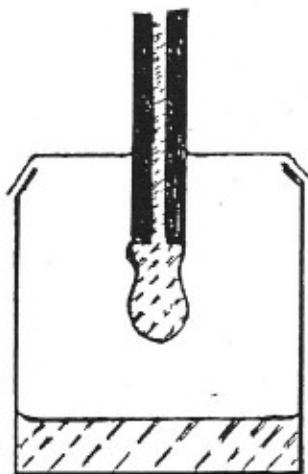
$$\gamma = \frac{\Delta P g d_e^2}{H}$$

Θ meghatározása nehézkes és pontatlan. PORTER, BASHFORTH és ADAMS a cseppek alakját differenciál egyenletekkel írja le.

d_e és d_s értékeit meghatározva $S = \frac{d_s}{d_e}$, majd $S - 1/H$ táblázatokból γ számítható.

Csepptomeg (csepptér fogat) módszer

$$2r\pi\gamma = \frac{V\rho g}{n}$$



ahol: r = kapillárist nedvesítő folyadék esetén külső sugár
kapillárist nem nedvesítő folyadék esetén belső sugár, V = pipetta térfogata, n = cseppszám

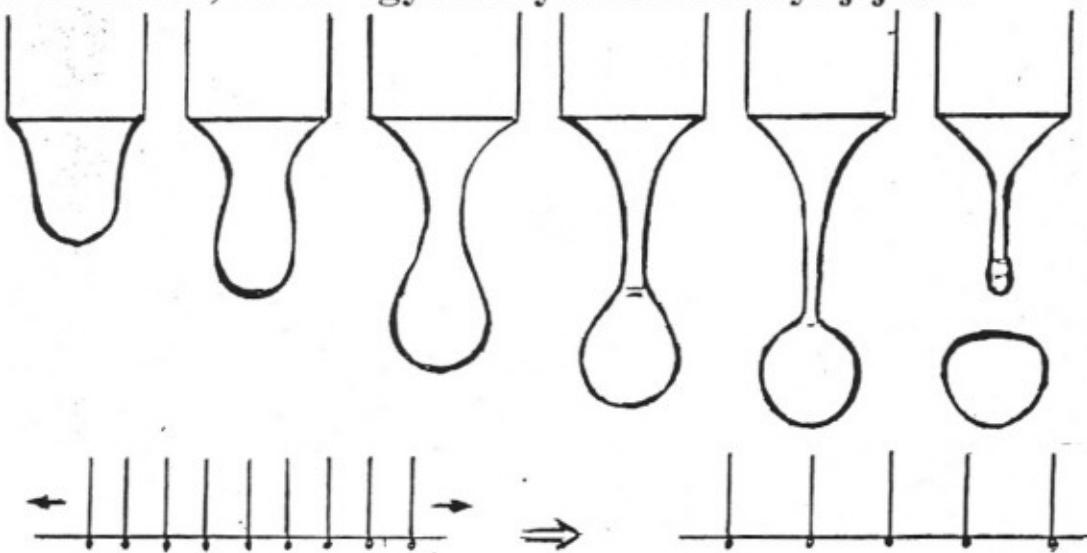
Nyakképződés miatt korrekció ($r/V^{1/3}$) HARUINS BROWN

Határfelületi feszültség, dinamikus felületi feszültség

Két komponensű rendszer esetén a felület többletkoncentrációja és a tömbfázis koncentrációja között a Gibbs egyenlet állapít meg összefüggést :

$$\Gamma_1 = -\frac{c_1}{RT} \frac{dy}{dc_1}$$

Mi történik, ha az egyensúlyi felületet nyújtjuk ?



$$\varphi = \frac{\frac{dA_s}{dt}}{A_s} = \frac{d \ln A_s}{dt}$$

φ megadja, hogy egységnnyi idő alatt egységnnyi felületre vonatkoztatva mekkora új felület keletkezik .

A tágulás hatására Γ_1 csökken, φ nő. Az azonnal beinduló diffúzió a fenti hatás ellen hat.

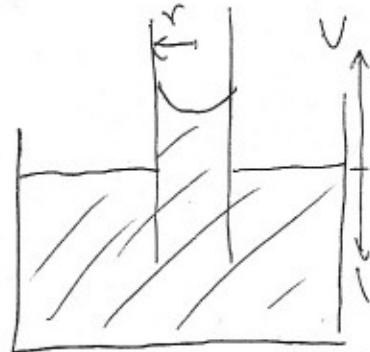
A két ellentétes folyamat sebességének egyenlősége esetén az állandósult állapotot a dinamikus felületi feszültséggel, γ_D -vel jellemezhető.

A dinamikus felületi feszültség mérése

A megismert módszerek mindegyike használható γ_D meghatározására, csak az állandó felülettágulást (ϕ) kell biztosítani.

Kapilláris emelkedés :

$$\phi = \frac{dA_s}{A_s dt} = \frac{2r\pi v}{2r^2\pi} = \frac{v}{r}$$



ahol: r = a kapilláris sugara
 v = a meniszkusz sebessége

Oszcilláló sugár módszer :

Az oldatot elliptikus keresztmetszetű csőből folytatjuk ki. A folyadéksugár keresztmetszete oszcillál a kör keresztmetszet körül.

$$\gamma_D = \frac{4\rho v^2 \left(1 + \frac{37b^2}{24r^2} \right)}{6r\lambda^2 \left(1 + \frac{5r^2\pi^2}{3\lambda^2} \right)} \text{ Bohr}$$

ahol: ρ = sűrűség
 v = térsébesség
 λ = oszcilláció hullámhossza
 r = min. és max. átmérő felének összege
 b = min. és max. átmérő felének különbsége